Also published as:

**囚** WO0073204 (A1) **囚** WO0073204 (A9)

凤 EP1198414 (A2)

EP1198414 (A4)

TW499395 (B)

# SUBSTRATE-SUPPORTED ALIGNED CARBON NANOTUBE FILMS

Publication number: JP2003500325 (T)

Publication date:

2003-01-07

Inventor(s):
Applicant(s):
Classification:

- international:

C01B31/02; D01F9/127; C01B31/00; D01F9/12; (IPC1-

7): C01B31/02

- European:

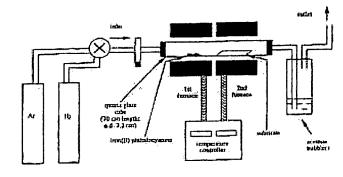
C01B31/02B; D01F9/127; Y01N4/00; Y01N6/00

**Application number: JP20000621280T 20000525** 

**Priority number(s):** AU1999PQ00650 19990528; WO2000AU00550 20000525

Abstract not available for JP 2003500325 (T)
Abstract of corresponding document: WO 0073204 (A1)

This invention relates to a process for preparing a substrate-supported aligned carbon nanotube film including: synthesising a layer of aligned carbon nanotubes on the substrate capable of supporting nanotube growth, applying a layer of a second substrate to a top surface of aligned carbon nanotube layer, removing said substrate capable of supporting nanotube growth to provide an aligned carbon nanotube film supported on said second substrate.



Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

# (位) 公表特許公報(A)

(11)特許出願公表番号 特表2003-500325 (P2003 - 500325A)

(43)公表日 平成15年1月7日(2003.1.7)

(51) Int.Cl.<sup>3</sup>

織別紀号

ΡI

テーマュード(参考)

CO1B 31/02

101

C 0 1 B 31/02

101F 4G046

#### 密查部球 未開求 予備審査研究 有 (全 23 頁)

(21)出願番号 特願2000-621280(P2000-621280) (86) (22)出顧日 平成12年5月25日(2000.5,25) (85)翻訳文提出日 平成13年11月28日(2001.11.28) PCT/AU00/00550 (86) 国際出願番号 (87)国際公開番号 WOO0/073204 (87)國際公開日 平成12年12月7日(2000.12.7) (31)優先権主張番号 PQ0650 (32)優先日 平成11年5月28日(1999.5.28)

オーストラリア (AU)

(71)出願人 コモンウエルス サイエンティフィック アンド インダストリアル リサーチ オ ーガナイゼーション オーストラリア国 2601 オーストラリア ン キャピタル テリタリイ, キャンペ ル, ライムストン アベニユー

(72) 発明者 モウ、アルバート

オーストラリア国 ヴィクトリア、ウィー ラーズ ヒル、 ダルキース クローズ

(74)代理人 弁理士 浅村 崎

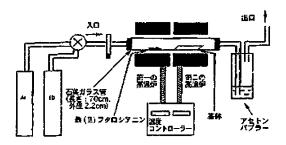
最終質に続く

#### (54) 【発明の名称】 基体に支持され、整列したカーポンナノチューブフィルム

#### (57)【要約】

(33)優先権主張国

本発明は、基体に支持され、整列したカーボンナノチュ ープフィルムの製造方法であって、ナノチューブの成長 を支持できる基体上に整列したカーボンナノチューブの 層を合成し、整列したカーボンナノチュープ層の上面に 第二の基体の層を適用し、ナノチューブの成長を支持で きる上記基体を除去し、上紀第二の基体上に支持され た、整列したカーボンナノチューブフィルムを提供する ことを包含する、上記方法に関する。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基体に支持され、整列したカーボンナノチューブフィルムの 調製方法であって、

ナノチューブの成長を支持できる当該基体上に整列したカーボンナノチューブ の層を合成し、

整列したカーポンナノチューブ層の上表面に第二の基体の層を適用し、

ナノチューブの成長を支持できる上記基体を除去し、上記第二の基体上に支持され、整列したカーボンナノチューブフィルムを提供すること、

を包含する、上記方法。

【請求項2】 整列したカーボンナノチューブはナノチューブの形成に適当な触媒の存在下、炭素含有材料の熱分解によって合成される、請求項1に記載の方法。

【請求項3】 炭素含有材料はアルカン類、アルケン類、アルキン類又は芳香族炭化水素及びそれらの誘導体、遷移金属の有機金属化合物並びに他の適当な基発可能な金属複合体から選択される、請求項2に記載の方法。

【請求項4】 炭素含有材料はメタン、アセチレン及びベンゼンから選択される、請求項3に記載の方法。

【請求項5】 遷移金属フタロシアニンは鉄 (II) フタロシアニンである、 請求項3に記載の方法。

【請求項6】 有機金属化合物はフェロセン及びニッケルジシクロペンタジ エンから選択される請求項3に記載の方法。

【請求項7】 触媒は遷移金属である請求項2に記載の方法。

【請求項8】 遷移金属は任意の適当な酸化状態にあるFe, Co, Al, Ni, Mn, Pd, Cr又はそれらの合金から選択される請求項7に記載の方法。

【請求項9】 触媒は基体中に導入される、請求項2に記載の方法。

【請求項10】 触媒は炭素含有材料中に包含される、請求項2に記載の方法。

【請求項11】 触媒は鉄 (II) フタロシアニン、Co (II) フタロシアニン、Ni (II) フタロシアニン及びフェロセンから選択される、請求項10に記載の方

法。

【請求項12】 さらに触媒の付加的源を含む、請求項10に記載の方法。

【請求項13】 さらに炭素含有材料の付加的源を含む、請求項<sup>10</sup>に記載の 方法。

【請求項 1 4 】 熱分解は800℃~1100℃の範囲の温度で行われる、請求項 2 に記載の方法。

【請求項15】 基体はガラス、メソ細孔性シリカ、シリコン水、ナノ細孔性アルミナ、セラミックプレート、ガラス、黒鉛、及び雲母から選択される、請求項1に記載の方法。

【請求項16】 基体は石英ガラス又はシリコン水である、請求項<sup>15</sup>に記載の方法。

【請求項17】 基体は金属、金属酸化物又は半導体材料で被覆される、請求項1に記載の方法。

【請求項18】 金属はAu, Pt, Cu, Cr, Ni, Fe, Co及びPdから選択される、請求項17に記載の方法。

【請求項19】 金属酸化物はインジウムスズ酸化物 (ITO) , A7, O<sub>3</sub> , TiO<sub>2</sub> 又はMgOから選択される、請求項18に記載の方法。

【請求項20】 半導体材料はヒ化ガリウム、ヒ化アルミニウム、硫化アルミニウム又は硫化ガリウムから選択される、請求項18に記載の方法。

【請求項21】 第二の基体はフィルムを形成できる金属、合金又は金属酸化物である、請求項1に記載の方法。

【請求項22】 金属はAu, Al, Pd, Cr, Fe, Co又はMnから選択される、請求項21に記載の方法。

【請求項23】 フィルムはスパッターコーティング、化学蒸着又は電気化学沈着によって形成させる、請求項<sup>21</sup>に記載の方法。

【請求項24】 第二の基体はポリマーフィルムである、請求項1に記載の 方法。

【請求項25】 ポリマーフィルムは接着剤ー被覆ポリマーフィルム、共役 (伝導性) ポリマー、温度/圧力応答性ポリマー、生物活性ポリマー及び工学樹 脂から選択される、請求項24に記載の方法。

【請求項26】 接着剤-被覆ポリマーフィルムはセルローステープである、請求項25に記載の方法。

【請求項27】 ポリマーフィルムを硬化する、請求項24に記載の方法。

【請求項28】 請求項1に記載の方法によって調製される、基体に支持され、整列したカーボンナノチューブフィルム。

【請求項29】 請求項28に記載の、基体に支持され、整列したカーボンナノチューブフィルムを含む多層構造。

【請求項30】 請求項28に記載の、基体に支持され、整列したカーボンナ ノチューブを含むデバイス。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

本発明は、カーボンナノチューブ材料及びそれらの製造方法に関する。とくに、本発明は、基体 (substrate) に支持され、整列したカーボンナノチューブフィルム、それらの調製方法及び多層カーボンナノチューブ材料の調製におけるそれらの使用に関する。本発明はまた、電場エミッター、人工アクチュエーター、化学センサー、気体保存装置、分子ろ過膜、エネルギー吸収材料、分子トランジスター及び他の光エレクトロニクス装置等を包含する多くの領域における実際的適用のためのこのような材料からの装置の構築に関する。

[0002]

カーボンナノチューブは通常、10オングストロームのオーダーの直径と数マイクロメーターまでの長さを有する。これらの細長いナノチューブは、ベンタゴン(五角形)含有フラーレン様構造によってチューブの両端が通常キャップされて、同軸様式に配置された炭素へキサゴン(六角形)より構成される。それらはそれらの直径及び壁部における黒鉛リングの配列のへリシティーに依存して半導体又は金属として働き、異質のカーボンナノチューブは互いに接合し、興味深い電気的、磁気的、非線形光学的、熱的及び機械的性質を有する分子ワイヤーの形成を可能にする。これらの異常な性質は、材料科学及びナノテクノロジーにおけるカーボンナノチューブの様々な適用の可能性を導いてきた。実際、カーボンナノチューブはパネルディスプレーにおける電場エミッター、単一分子トランジスター、走査プローブ顕微鏡チップ、気体及び電気化学エネルギー貯蔵装置、触媒及びタンパク質/DNA支持体、分子ろ過膜、ならびにエネルギー吸収材料のための新しい材料として提案されてきたのである(例えば、M. Dresselhausら、Phys. World、January、33、1998; P.M. Ajayan & T.W. Ebbesen、Rep. Prog. Phys. 60、1027、1997; R. Dagani、C & E News, January 11、31、1999参照)。

[0003]

上記適用の大部分について、個々のナノチューブの性質が容易に評価することが可能で、それらを実効的にデバイスに導入できるように、整列したカーボンナ ノチューブを製造することがきわめて望ましい。大部分の一般的技術例えば放電 (Iijima, S. Nature 354, 56-68, 1991; Ebbesen, T.W. & Aegean, P.M. Nature 358, 220-222, 1992参照)及び触媒熱分解(例えばEnd, M. & Aa, J. Pays. Chum. Solids 54, 1841-1848, 1994; Ivanov, V.ら, Chum. Pays. Let. 223, 329-3 35, 1994参照)により合成されるカーボンナノチューブは多くの場合ランダムにもつれた状態で存在する。しかしながら、整列したカーボンナノチューブが最近、合成後操作(例えば、Aegean, P.M.ら, Science 265, 1212-1214, 1994; De Heer, W.A.ら, Science 268, 845-847参照)又は合成誘導整列(例えば、W.Z. Li, Science 274, 1701, 1996; Che, G., Nature, 393, 346, 1998; Z.G. Renら, Science 282, 1105, 1998; C.N. Raoら, J. C. S. Chem. Commun. 1525, 1998参照)のいずれかによって調製された。

#### [0004]

合成後操作により、整列したナノチューブが製造される場合には、それらは一般に表面に平行な平面内に配列されるのに対し、整列したカーボンナノチューブが合成誘導整列を包含するアプローチによって調製されると、カーボンナノチューブは基体に垂直に整列される。整列したカーボンナノチューブをいずれの基体上で成長させるかの選択は、ナノチューブが合成される条件によって著しく制限される。整列したカーボンナノチューブの適用の可能性を大きくするためには、垂直にアラインしたカーボンナノチューブが成長する基体とは異なる基体上にアラインするカーポンナノチューブを与える方が便利である。

### [0005]

さらに、整列したカーボンナノチューブから形成される多層構造は、多層化された半導体材料及びデバイスの使用が多くの適用にきわめて望ましいことから著しく興味が深い。例にはヘテロ構造の半導体材料としてヒ化ガリウム及びヒ化アルミニウムの交互層から構成される超格子を作成するための分子-ビームエピタキシーの使用(M.A. Herman & H. Sitter, 「ビーム・エピタキシー:基礎及び現状 (Beam Epitaxy: Fundamentals and Current Status)」, Springer-Verlag, Berlin, 1989)、有機場一放射トランジスターの構築のためのLangmuir-Blodgett及び化学蒸着技術(M.F. Rubner & T.A. Skotheim, in "Conjugated Polymers", J.L. Bredas & R. Silbey (eds.), Kluwer Academic Publishers, Dordrec

ht, 1991; G. Horowitz, Adv. Mater. 10, 365, 1998) 、及び有機光放射ダイオードとして共役 (conjugated) ポリマーの多層の薄いフィルムを調製するための層毎の吸着及び溶液スピニング法の使用 (S.A. Jenekhe と K.J. Wynne, "Photonic and Optoelectronic Polymers", ACS Syn. Ser. 672, ACS Washington, DC, 1995; L. Dai, J. Macromole. Sci., Rev. Macromole. Chem. Phys. 1999, 3 9 (2), 273–387) が包含される

[0006]

。多層材料及び/又はデバイスの総体的な性質は、各層における成分材料の固有 の性質のみならず、特定の層積重ね配列ならびに境界面及び表面の構造にも高度 に依存し、したがってそれらの性質の設計及び制御のためには、付加的なパラメ ーターが加わる。すなわち、整列したカーボンナノチューブフィルムをそれが合 成された基質から他の基質へ移す方法の必要性がある。

[0007]

整列したカーポンナノチューブは、整列したカーボンナノチューブの上面に第二の基体層を適用し、整列したカーボンナノチューブを第二の基質とともに剥がすことにより、それらが合成された基体上から容易に剥離できることが、今回全く予期せずに発見されたのである。

[0008]

したがって、本発明はその第一の態様として、基体に支持され、整列したカーボンナノチューブフィルムの調製方法において、

ナノチューブの成長を支持できる当該基体上に整列したカーボンナノチューブ の層を合成し、

整列したカーポンナノチューブ層の上表面に第二の基体の層を適用し、

ナノチューブの成長を支持できる上記基体を除去し、上記第二の基体上に支持され、整列したカーボンナノチューブフィルムを与えること

を含む上記方法を提供する。

[0009]

整列したカーポンナノチューブフィルムをそれが合成された基体上から、他の 基体に移し、この間、整列したカーポンナノチューブのフィルムの統合性が維持 されることは、整列したカーボンナノチューブのフィルムの適用可能性を増大させ、整列したカーボンナノチューブがカーボンナノチューブの成長を支持できない材料の層に付着又はそれらの層の間に散在する、整列したカーボンナノチューブ層を含む多軍層の調製への簡便な経路を提供する。

#### [0010]

整列したカーポンナノチューブ層は、垂直に整列したカーポンナノチューブの合成法として本技術分野で周知の技術に従って、基体上に合成してもよい。整列したカーボンナノチューブの合成は、ナノチューブの形成に適当な触媒の存在下に炭素含有材料の熱分解によって達成するのが好ましい。

#### $[0\ 0\ 1\ 1]$

炭素含有材料は、適当な触媒の存在下に熱分解に付すと、カーボンナノチューブを形成することができる炭素を含んだ任意の化合物又は物質である。適当な炭素含有材料の例には、アルカン類、アルケン類、アルキン類又は芳香族炭化水素及びそれらの誘導体、例えばメタン、アセチレン及びベンゼン、遷移金属の有機金属化合物、例えば鉄(II)フタロシアニン及びメタロセン例えばフェロセン及びニッケルジシクロベンタジエン、及び任意の他の適当な蒸発可能な金属複合体が包含される。

## [0012]

触媒は、炭素含有材料の熱分解条件下における整列したカーボンナノチューブへの変換を触媒する任意の化合物、元素又は物質である。触媒は、遷移金属、例えば任意適当な酸化状態にあるFe, Co, Al, Ni, Mn, Pd, Cr又はそれらの合金である。

## [0013]

触媒は基体中に導入されるか、又は炭素含有材料中に包含させることもできる。遷移金属触媒を包含する炭素含有材料の例には、鉄(II)フタロシアニン、CO(II)フタロシアニン、Ni(II)フタロシアニン及びフェロセンがある。触媒と炭素含有材料が同じ材料中に包含される場合は、付加的な触媒又は付加的な炭素含有材料の源(Sources)を提供する必要がある。例えば、フェロセンが触媒及び炭素源として使用される場合には、所望のナノチューブの成長を得るには付加

的な炭素源例えばエチレンを提供することが必要である。

## [0014]

使用される熱分解の条件は、使用される炭素含有材料の種類及び触媒の種類、ならびに要求されるナノチューブの長さ及び密度に依存する。この関係では、異なる特性を有するナノチューブを得るためには、温度、時間、圧力又は熱分解反応器を通る流速のような熱分解条件を変動させることができる。

#### [0015]

例えば、高温で熱分解を実施すると低温で調製されたナノチューブに比較して 異なるペース末端構造を有するナノチューブが産生する。熱分解は一般的に500 む~1100℃の温度範囲で実施される。同様に、フロー型熱分解反応器を通る流速 を低下させると、ナノチューブの充填密度が小さくなり、その逆も真である。本 技術分野の熟練者によれば、所望の特性を有するナノチューブを得るために熱分 解条件を選択及び制御することができる。

#### [0016]

ナノチューブの成長を支持できる基体は、ナノチューブの成長に使用する熱分解又はCVD(化学的蒸着)条件に耐えることができて、整列したカーボンナノチューブの成長を支持できる任意の基体とすることができる。適当な基体の例には、適用される合成温度に対し十分な熱安定性を提供するすべての種類のガラス、例えば石英ガラスならびにメソ細孔性シリカ、シリコン水(silicon water)、ナノ細孔性アルミナ、セラミックプレート、黒鉛及び雲母がある。好ましくは、基体はガラス、特に石英ガラス、又はシリコン水である。整列したカーポンナノチューブの成長を支持できる基体は、金属、金属酸化物、金属合金又はそれらの化合物で被覆された上述の基体の一つであり、導体又は半導体の性質を有する。金属は使用される条件下にナノチューブの成長を支持できる任意の適当な金属である。適当な金属の例にはAu, Pt, Cu, Cr, Ni, Fe, Co及びPdが包含される。基体はまた、金属酸化物例えばインジウムスズ酸化物(ITO)、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, TiO<sub>2</sub>もしくはMgO, 又は半導体材料例えばヒ化ガリウム、ヒ化アルミニウム、硫化アルミニウム又は硫化ガリウム中に被覆されていてもよい。

#### [0 0 1 7]

整列したカーポンナノチューブ層の上表面に適用される「第二の基体」は、整列したカーボンナノチューブをそれが合成された基体上から剥離することを可能にし、一方、その統合性は大部分維持するように、このような垂直に整列したカーボンナノチューブ層の上表面に適用できる基体である。適当な基体の当該例には、金属、例えばAu, A1, Pd, Cr, Fe, Co, Mn, 及び任意の他の金属、合金、又は金属酸化物、であって例えばスパッターコーティングによるフィルム形成に適当なもの及び接着剤ー被覆ボリマー例えばセルローステープを包含するボリマーフィルムが包含される。他の適当なポリマーには、共役(伝導性)ポリマー、温度/圧力応答性ボリマー、生物活性ポリマー及び工学的樹脂が包含される。

#### [0018]

第二の基体が金属である場合、それは、例えばスパッターコーティング、化学的蒸着又は電気化学沈着のような適当な技術を用いてナノチューブフィルムの上表面に適用することができる。第二の基体がポリマーである場合、これはポリマーフィルム例えばセルローステーブとして表面に適用することができ、又はポリマーはポリマーフィルムが表面上に形成されるような方法で表面にスプレー、ブラシ(brush)もしくは他の方法で適用される。必要に応じて、このポリマーフィルムを硬化させて(例えば、光、熱等の適用による)、ナノチューブがそれが合成された基体から分離できるようにナノチューブ層の上面に結合するフィルムを形成させることができる。

### [0019]

一般に、基体上には整列したカーボンナノチューブの単一の層が存在するが、ある種の環境下では、整列したナノチューブの更なる層が基体の表面上に合成される。したがって、とくに他の指示がない限り、基体上における整列したカーボンナノチューブ層の合成への言及には、基体上における2層以上のナノチューブ合成への言及も含まれる。本発明の基体に支持され、整列したカーボンナノチューブフィルムは、それらが調製されたままの形態で使用してもよく、又は付加的な層を含有する多層構造中に導入されてもよい。これらの付加的層は、付加的なカーボンナノチューブ層でも、又は他の材料例えば金属、金属酸化物、半導体材料又はポリマーでもよい。

[0020]

本発明の基体に支持され、整列したカーボンナノチューブフィルム、これらのフィルムでコーティングされた若しくはこれらのフィルムを包含するデバイス又は材料は、本発明の更なる態様を表す。

[0021]

上記記述から明らかなように、本発明は多様な基体支持フィルム、多層フィルム及び構造の調製を可能にする。また、適当なマスキング技術を用いたパターン 化層の調製も可能である。本発明の方法及び形成されたフィルム構造は、例えば人工のアクチュエーター電気化学、ナノチューブキャパシター及び光エレクトロニクス装置のような領域における用途がある。一部の特定な適用には

- 1) 電子エミッター
- 2) 場放射トランジスター
- 3) 光電池セル及び光放射ダイオード用エレクトロード
- 4) 光電子素子
- 5) ビスマスアクチュエーター
- 6) 化学及び生物学センサー
- 7) 気体貯蔵装置
- 8) 分子る過膜
- 9) エネルギー吸収材料

が包含される。

[0022]

本発明をついで、本発明の一部の好ましい実施態様を例示する以下の実施例及 び添付の図面を参照しながらさらに説明する。しかしながら以下の記述の特異性 は前述の本発明の一般性に置き替わるものではないことを理解すべきである。

[0023]

(例)

例 1

石英ガラスプレート上における整列したカーポンナノチューブの調製 整列したカーポンナノチューブを、石英ガラス管、及び独立した温度コントロ ーラーを装着した二重の高温炉から構成されるフロー反応器中石英プレートを用いて、800~1100℃でAr/H。下、鉄(II)フタロシアニンの熱分解により調製した(図 1)。図 2 は、基体表面にほぼ正常にアラインする合成されたままのナノチューブを示すカーボンナノチューブの典型的な走査電子顕微鏡(SEM、XL-30 FEG SEM、Philips、5 KVにおける)のイメージを表す。整列したナノチューブはほぼ $25\mu$ mのかなり均一な管状長さで高密度に充填されている。しかしながら、整列したナノチューブの長さは広範囲(数 $\mu$ mから数十 $\mu$ m)にわたって、実験条件(例えば、熱分解時間、流速)を変化させることよって制御可能な様式で変動させることができる。約40の同軸カーボンシェル及び外径約40  $\mu$ mの十分に黒鉛化された構造は個々のナノチューブの高分解能透過電子顕微鏡( $\mu$ mの十分に黒鉛化された構造は個々のナノチューブの高分解能透過電子顕微鏡( $\mu$ mの十分に黒鉛化

[0024]

例 2

基体で支持され、整列したカーボンナノチューブの調製

例1において調製されたカーボンナノチューブの上に、スパッターされた金属 [例えば、Au, Pt, A1, Cr, Ni, ITO, Al<sub>2</sub>O。等] の薄層を沈着させた。ついで整列したナノチューブとスパッターされた金属との二層フィルムを石英の基体から遊離で存在するフィルムとして剥離された。図3は金ホイル(約4×1 Cm²)上に整列したナノチューブフィルムの写真である。整列したナノチューブ/Auフィルムのサイズはナノチューブフィルムのサイズによってのみ限定され、それは立ち代わり、ナノチューブの合成のために用いた反応器のサイズによってのみ本質的に限定される(Huang、S.ら、J. Phys. Chem. B、103 issue 21、4223-4227、1999)。図4に示すように、金ホイル上に移されたナノチューブは基体表面で依然として正常に整列している。

[0025]

この明細書及び特許請求の範囲を通じて、前後関係から他の要求がない限り、「含む、包含する (comprise)」の語及び「含む、包含する (comprises)」及び「含んでいる、包含している (comprising)」等のその変形は、述べられた完全体、工程又は完全体若しくは工程の群の包含を意味するが、他の完全体、工程

又は完全体若しくは工程の群の排除を意味するものではない。

[0026]

本明細書に記載された発明は、とくに記載された変更及び修飾以外の変更及び 修飾を受け得るものであることは本技術分野の熟練者には自明の通りである。こ のような変更及び修飾はすべて本発明に包含されることを理解すべきである。本 発明はまた、本明細書に言及又は指示されたすべての工程、特徴、組成物及び化 合物個々に又は集合的に包含し、かつ、上記工程又は特徴の任意の2又は3以上 のすべての任意な組み合わせを包含する。

## 【図面の簡単な説明】

#### 【図1】

本発明の整列したカーポンナノチューブの調製に適した熱分解フロー反応器の 模式図を示す。

#### 【図2a】

Ar/H 下に鉄IIフタロシアニンの熱分解によって調製された整列したカーポンナノチューブの走査電子顕微鏡のイメージである。

#### 【図2b】

個々のナノチューブの高分解能透過電子顕微鏡イメージである。

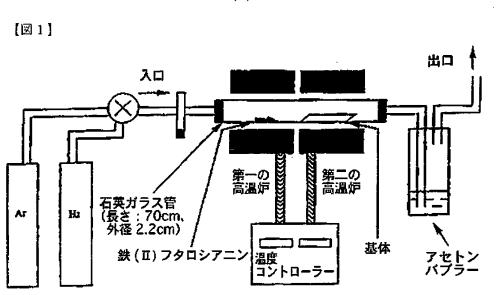
#### 【図3】

金ホイル上に整列したカーボンナノチューブ層の走査電子顕微鏡イメージである。

## [図4]

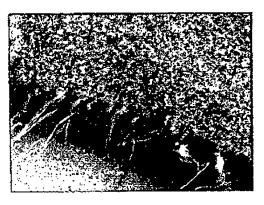
金ホイル上に整列したカーボンナノチューブの層の走査電子顕微鏡イメージである。

(14) 特級2003-500325



特表2003-500325

[図2]



(15)

Figure 2(a)

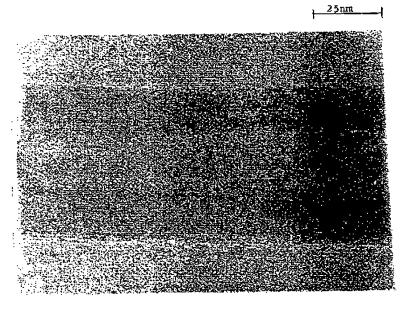


Figure 2(b)

**(1**5)

特表2003-500325

[図3]

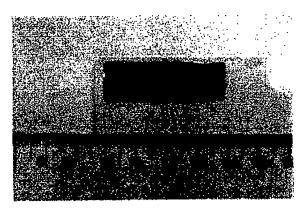


Figure 3

[図4]

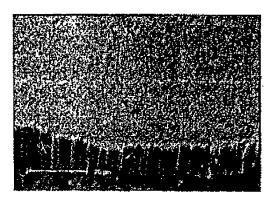


Figure 4

【手続補正書】特許協力条約第34条補正の翻訳文提出書

【提出日】平成13年4月2日(2001.4、2)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基体に支持され、整列したカーボンナノチューブフィルムの 調製方法であって、

ナノチューブの成長を支持できる基体上に整列したカーボンナノチューブの層を合成し、

整列したカーポンナノチューブ層の上述の合成された層の上表面に第二の基体 の層を適用し、

ナノチューブの成長を支持できる上記基体を除去し、上記第二の基体上に支持され、整列したカーボンナノチューブフィルムを提供することからなる方法。

【請求項2】 整列したカーボンナノチューブはナノチューブの形成に適当な触媒の存在下、炭素含有材料の熱分解によって合成される、請求項1に記載の方法。

【請求項3】 炭素含有材料はアルカン類、アルケン類、アルキン類又は芳香族炭化水素及びそれらの誘導体、遷移金属の有機金属化合物並びに他の適当な蒸発可能な金属複合体から選択される、請求項2に記載の方法。

【請求項4】 炭素含有材料はメタン、アセチレン及びベンゼンから選択される、請求項3に記載の方法。

【請求項 5 】 炭素含有材料は鉄 (II) フクロシアニンである、請求項 3 に記載の方法。

【請求項6】 炭素含有材料はフェロセン及びニッケルジシクロペンタジエンから選択される、請求項3に記載の方法。

【請求項7】 触媒は遷移金属である請求項2に記載の方法。

【請求項8】 遷移金属は任意の適当な酸化状態にあるFe, Co, Al, Ni, Mn, Pd, Cr又はそれらの合金から選択される請求項7に記載の方法。

【請求項9】 触媒は基体中に導入される、請求項2に記載の方法。

【請求項10】 触媒は炭素含有材料中に包含される、請求項2に記載の方法。

【請求項11】 触媒は鉄 (II) フタロシアニン、Co (II) フタロシアニン、Ni (II) フタロシアニン及びフェロセンから選択される、請求項10に記載の方法。

【請求項12】 さらに触媒の付加的源を含む、請求項10に記載の方法。

【請求項13】 触媒によって提供される炭素に付加的な炭素含有材料の源をさらに含む、請求項10に記載の方法。

【請求項14】 熱分解は800℃~1100℃の範囲の温度で行われる、請求項2に記載の方法。

【請求項15】 ナノチューブの成長を支持できる基体は、ガラス、メソ細 孔性シリカ、シリコン水、ナノ細孔性アルミナ、セラミックプレート、ガラス、 黒鉛及び雲母から選択される、請求項1に記載の方法。

【請求項16】 ナノチューブの成長を支持できる基体は石英ガラス又はシ リコン水である、請求項15に記載の方法。

【請求項17】 ナノチューブの成長を支持できる基体は、金属、金属酸化物又は半導体材料で被覆される、請求項1に記載の方法。

【請求項18】 金属はAu, Pt, Cu, Cr, Ni, Fe, Co及びPdから選択される、請求項17に記載の方法。

【請求項19】 金属酸化物はインジウムスズ酸化物 (ITO), Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, TiO<sub>2</sub> 及びMgOから選択される、請求項18に記載の方法。

【請求項20】 半導体材料はヒ化ガリウム、ヒ化アルミニウム、硫化アルミニウム及び硫化ガリウムから選択される、請求項<sup>18</sup>に記載の方法。

【請求項21】 第二の基体はフィルムを形成できる金属、合金又は金属酸化物である、請求項1に記載の方法。

【請求項22】 金属はAu, Al, Pd, Cr, Fe, Co及びMnから選択される、請

求項21に記載の方法。

【請求項23】 上記第二の基体のフィルムはスパッターコーティング、化学蒸着又は電気化学沈着によって、整列したカーポンナノチューブの合成された層の上表面に適用される、請求項21に記載の方法。

【請求項24】 第二の基体はポリマーフィルムである、請求項1に記載の方法。

【請求項25】 ポリマーフィルムは接着剤ー被覆ポリマーフィルム、共役 (伝導性) ポリマー、温度/圧力応答性ポリマー、生物活性ポリマー及び工学樹脂から選択される、請求項24に記載の方法。

【請求項26】 接着剤-被覆ポリマーフィルムはセルローステープである 、請求項25に記載の方法。

【請求項27】 ポリマーフィルムは、整列したカーポンナノチューブの上記合成された層の上表面への適用後に硬化させる、請求項24に記載の方法。

【請求項28】 請求項1に記載の方法によって調製される、基体に支持され、整列したカーボンナノチューブフィルム。

【請求項29】 カーポンナノチューブの成長を支持することができない材料に結合するか、又はその材料の層の間に散在する、請求項<sup>28</sup>に記載の基体に支持され整列したカーボンナノチューブフィルムを含む、多層構造。

【請求項30】 請求項28に記載の、基体に支持され、整列したカーボンナ ノチューブを含むデバイス。

#### 【手続補正2】

【補正対象書類名】明細音

【補正対象項目名】0008

【補正方法】変更

【補正の内容】

[0008]

したがって、本発明はその第一の態様として、基体に支持され、整列したカーボンナノチューブフィルムの調製方法において、

ナノチューブの成長を支持できる基体上に整列したカーボンナノチューブの層

(20)

を合成し、

整列したカーポンナノチューブ層の上表面に第二の基体の層を適用し、 ナノチューブの成長を支持できる上記基体を除去し、上記第二の基体上に支持 され、整列したカーボンナノチューブフィルムを与えること

を含む上記方法を提供する。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細音

【補正対象項目名】 0 0 1 7

【補正方法】変更

【補正の内容】

[0017]

整列したカーボンナノチューブ層の上表面に適用される「第二の基体」は、整列したカーボンナノチューブをそれが合成された基体上から剥離することを可能にし、一方、その統合性は大部分維持するように、このような垂直に整列したカーボンナノチューブ層の上表面に適用できる基体である。適当な基体の例には、金属、例えばAu, Al, Pd, Cr, Fe, Co, Mn, 及び任意の他の金属、合金、又は金属酸化物、であって例えばスパッターコーティングによるフィルム形成に適当なもの及び接着剤ー被覆ボリマー例えばセルローステーブを包含するボリマーフィルムが包含される。他の適当なボリマーには、共役(伝導性)ボリマー、温度/圧力応答性ボリマー、生物活性ボリマー及び工学的樹脂が包含される。

# 【国際調査報告】

	international search repor	r	l <i>nic</i> rational application No. PCT/At100/80356				
A.	CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER						
im. O *	COIB 31/02, DOIF 9/12, 9/127						
According to	International Patent Classification (IPC) or to bo	h neticual classification and	PC				
B,	FIELDS SEARCHED						
Minimum doci PC: AS AE	impension searched (elessification system followed by $COVE$	clessification symbols)	·				
Decimenting	n remplyed other their minimus documentation to the e	र्वन्त्रं क्षेत्री झार्क वैतासम्बद्धाः शह क्षेत्र	aliving in the fields searched				
	a base consulted during the international watch frame ( APIO (search term; carbon nariotube)	र्ज data bere and, भवतरः practice	(bic, weekth terms used)				
¢.	DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVAN	r					
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		ssages Rederant to claim No				
A A	WO 99/65821A (THE RESEARCH POUN UNIVERSITY OF NEW YORK) 23 Decen See whole decument EP 0947466A (JAPAN FINE CERAMICS See whole document	1-30 1-30					
"A" document of the k	ment defining die general stose ut the on which is napidared to be of perticular retorance er application or protat but published on or ofter "Company of the definition of the company cleans") maat which any know doubts on patarty cleans)	F" fact document published priority date and not to counderstand the principle of document of particular relationship to considered novel or can be consider	after the intermetered faling date or said to the intermetered faling date or said to the application has sided to the fall of the application has sided to the said to the sa				
"O" desa existi "P" dosu desa desa	Sec citation or ribur special reason (as specifical) must referring to an oral disclosure, USE, billion or other reserva	combined with one or more combination here governor observed member of the					
8 June 2009	<u> </u>	Dute of mailing of the interse	UN 2000				
AUSTRALIA PO BOX 100	uling nectors of the ISA/AU IN PATRINT OFTICE , VIOORIN ACT 2004, AUSTRALIA	Authorized officer  ALBERT S. J. YONG	Africa-				
	кс ре:(Д):pouetrolia.gov.au (02) 6285 3929	Telephone No. (02) 6183	2160				

Form PC (FISA/210 (second shoot) (July 1998)

(22)

特級2003-500325

#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT Information on petern family members

International application No. PCT/AU0000550

This Annex lists the known "A" publication level patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report. The Australian Patent Office is in no way liable for these perticulars which are merely given for the purpose of information.

Patent Document Cited in Search Report		ŧι	Patent Formily Meraber				
WO	99/6522	US	5996127				
EP	0947466	JP	10265208	wo	9842620		
						END OF ANNEX	

Form PCTASA/210 (citation family names) (July 1998)

フロントページの続き

(81)指定国 EP(AT. BE, CH, CY. DE. DK, ES, FI. FR, GB. GR, IE, I T. LU, MC. NL, PT, SE), OA(BF. BJ , CF, CG, C!, CM, GA, GN, GW, ML, MR. NE, SN, TD. TG). AP(GH, GM, K E. LS, MW. M2, SD, SL. S2, TZ. UG , ZW). EA(AM, AZ. BY, KG, KZ. MD, RU. TJ, TM). AE, AG, AL, AM, AT. AU. A2, BA, BB. BG, BR. BY, CA, C H. CN, CR. QU, CZ, DE, DK, DM, D2 , EE, ES. FI, GB. GD, GE, GH. GM, HR. HU, ID, IL. IN, IS. JP, KE, K G. KP, KR. K2, LC, LK. LR, LS. LT , LU, LV. MA, MD. MG, MK, MN. MW, MX. M2, NO, N2. PL, PT. RO, RU, S D. SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR , TT, TZ. UA, UG. US, UZ, VN. YU, 2A. 2₩

(72)発明者 ダイ、リ - ミン

オーストラリア国 ヴィクトリア ウィー ラーズ ヒル ジェルズ ロード 237

(72)発明者 ファン、シャオミン

オーストラリア国 ヴィクトリア、クレイ トン、 ウェリントン ロード 7/126

Fターム(参考) 4G046 CA02 CB03 CC08